# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-293712

(43)Date of publication of application: 30.11.1988

(S1)Int Cl

6118 5/31

(21)Application number: 62-132952

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

27.05.1987

(72)Inventor: KOSHIKAWA YOSHIO

### (54) PRODUCTION OF THIN FILM MAGNETIC HEAD

### (57)Abstract:

PURPOSE: To prevent film thinning at the time of a treatment prior to formation of various film layers of a gap layer or the like and to shorten the stage for film formation by successively laminating and forming a conductive film as a subsurface for plating in common use as the gap layer consisting of a nonmagnetic metal and 2nd magnetic pole.

CONSTITUTION: A conductor coil layer 35 and a 2nd inter-layer insulating layer 36 are successively laminated and formed via a 1st inter-layer insulating layer 34 on a 1st magnetic pole 33 after formation of said pole. The conductive film as the subsurface for plating in common use as the gap layer 37 consisting of the nonmagnetic metal is further formed on the surface thereof, following which the 2nd magnetic pole 38 is formed by plating. Namely, the 2nd magnetic pole 38 is formed by the plating via the conductive film as the subsurface for plating in common use as the gap layer 37 on the front. end part of the 1st magnetic pole and, therefore, this



gap layer 37 is prevented from being exposed to ion milling, etc., at the time of the treatment prior to the formation of the respective layers. The decrease in the film thickness of the gap layer by the treatment before the formation of various films in the production process is thereby eliminated and the process for production is shortened.

@ 日本国特許庁(JP)

① 特許出贈分贈

母公開特許公報(A) 昭63-293712

What CI 4

越別記号

疗内物理番号 E-7426-5D 每公開 昭和63年(1988)11月30日

G 11 8 5/31

C-7426-5D

響春請求 未請求 発明の約 1 (全4百)

の発明の名称 護障融気ヘッドの製造方法

②特 曜 昭62-132952

動出 額 昭62(1987)5月27日

秀裕 明 著 越洲 誉 华 神奈川県川路市中原区ト小田中1015番地 営ー番集せる計

50:H 900 A 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

がGffや 班 人 弁理士 井桁 貞一

### 200 for 180

# 1. 発明の名称 薄膜磁気ヘッドの製造方法

### 2. 特許額求の額囲

スライグとなる基板(31)上に第一数棒(23)を影 成し、終第一競稱(33)とに第一層開終経額(34)を 介して導体コイル署(35)及び第二層開絶緩獲(36) を輝に積層形成した後、その変面にギャップ層(37) を兼ねたメッキ下地用運電機を形成し、その上に 第二礎様(38)をメッキ形成することを特徴とする 獲職磁気へっその動物方法。

# 3. 発明の詳細な説明

### (海際)

本発明は研究ディスク装置等に用いられる薄糠 斑気ヘッドの製造方法において、第一結構上に第 一層開絶縁覆を介して液体コイル凝及び第二層間 途縁層を郷に積層形成した後、その表面に非磁性 金銭からなるギャップ層を養ねたメッキ下絶用導

電膜と第二磁桶を縦に積層形成する方法により、 抜ギャップ層の各膜層の成膜前処理特等における 膜域りを防止すると共に、成膜工程の短縮を図り、 精度の良いギャップ最を有する後コストな羅睺链 気ヘッドを得るようにしたものである。

#### (産業トの利用分解)

本発明は磁気ディスク整要等に用いられる薄膜 磁気ペッドの製造方法に係り、毎に破壊先端部の キャップ長の高特度化と製造工程の短縮を図った 薄膜磁気ヘッドの製造方法に関するものである。

磁気ディスク装置等に用いられる薄膜磁気ヘッ ドは、磁気記録の高密度化に伴って微報化が進め られている。このため製造工程を簡単化すると共 に、高精度、かつ安装に製造し得る方法が必要と されている。

#### (従来の技術)

健康の理障研究へッドの製造方法は、先ず、第 2関側に示すようにスライダとなるアルミナセラ ミックス、または表面に絶縁層が絵されたマルミ ナ・チランカーパイド(& & e, 0。 「FIC) などからな る無切1上にFI などのメッキ下地用導電観12をス パックリング法等によりがラマレイ(Mi-Pe) 等からな る張一電後12を形成し、更にその上面に4 & e, 0。 または510。等からなるギャップ選14を第二級優捨 合部分を容闘けした状態に形成する。

次に第2回のに示すように該ギャップ層14上に、 然便化したレジストからなる第一面面負債署15を 形度用、その表面に引き続き原派しないメッキ下 地用 郷電駅を介して0x2とからなる原体コイル層 15をマスクメッキ板により形成する。

次に割起簿はコイル幣16以外の不要なメッキ下 治用線型設部分をイオンミリング等により許去し 水後、該等Aリイル階16上に関示のように熱便化 したなシジストからなる第二層間絶難層17を選択的 に形成し、その第二層間絶難層17を選択的 に形成し、その第二層間絶難層17を選択的 で形成し、その第二層間絶難層17を選択してを が、フ溜14、第二超極接合部分の変距に11、Ce、 成いはパーマロイ(85-72) 等からなるメッキ下絶

## 用導電膜18を被着形成する。

しかる後、第2個のに示すように耐能メッキで 他用導電額18上にメッキ法によりパーマロイ(利)。 Fe) 等からなる第二磁極19を選択的に形成し、接 第二磁極19以外の不要なメッキ下地用導電粉18部 分を除去した後、接第二磁極19及び第二極前地超 間17上に44のからなる磁接部20で減速動地超 そしてこれらの構成体を一点振線人で示す車位 で切断し、かつスライダ形状に研削及び研路仕上 げ加工を行うことにより第2個地に示すように関 鞭性気へ。下を定成させている。

### (発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、上記のような世来の軽適方法に おいては、第2間内に示すように第一個特15上に A & 10 s。または510.4等からなるギャップ圏14を影 成した後に、その表面に第一層間絶極層15、図示 しないメッキ下徳用電電照、導件コイル階16、第 二層間絶輝層17及7第二世後19を形成するための メッキ下陸用電電射に第一番に制かする大めの メッキ下陸用電電射に割ませる形成

られているため、これらの各版階の版階に敷して のイオンミリング等による前処理、敷いは不要と なったメッキ下送用導電版18のイオンミリンダに よる験去によって前記ギャップ獲14の厚さが減少 して行き、繋…、新二磁権18、19先機離間の核ギ ャップ解14によるギップ接と核優と接受する ことが困難となるという欠点があった。

このようなギャップ長の高精度化は当結鎖気へッドの小型化、微細化に伴ってより困難となる問題があり、また製造工程におけ各種破膜工数が多く、工程が長いといった問題もあった。

本発明は上記した従来の問題点に作る、第一、 第二世格火端部間のギャップ長を確保するギャッ ア用を第二世権を形成する直向に形成するように して、疑ギャップ長を高精度に形成するよれに、 収取工程数を減少させた新規な循環型気 ニッドの 製造方法を提供することを目的とするものである。

### (問題点を解決するための手段)

本発明は上記目的を達成するため、第一磁振を

形成後、その上に第一層間適解層を介して導体コ イル層及び第二層間鏡線層を順に積層形成し、美 にその表面に非磁性金属からなるギャップ選を飛 対たメッキ下地用薄電線を形成してから、第二版 様をメッキ形成する方法により客様である。

### (作用)

本発明の製造力比では、第一磁極上に薄間地域 都で練聞された事体コイル類を形成した後、その 裏面及び第一磁矩先端配上にギャンフ層を懸ねた カッキ下地用馬電影を力して第二地を大・マトラ 成しているため、指ギャップ層が登階の改設設 処理時のイオンミリング等に超されることがない ので、該ギャップ層に膜減りの生じることがなく なる。この結果、第一、第二磁極先端部間のギャ ッ丁基を禁煙で、諸母で、接てする

#### [書捧條]

以下図面を用いて本発明の実施例について詳細 に説明する。 第1號(3)〜(4)は本発明に係る脊膜経気へっドの 製造方法の一変統例を工程順に示す整部断面図で また。

先ず、第1 図似に示すようにスライダとなるアルミナセラミックス、または表面に絶縁層が発されてアルミナ・チタンカーバイド(At \* 0 。 TiC) などからなる差級31上に、11段、娘いは11段と内・Fe 膜との二階構造のメッキ下地用源電膜32をスパッタリング法等により被着し、技事電膜32上にメッキ法によりパーマロイ(81・Fe) 等からなる第一 知格33を形成する。

次に第1回時に示すようにその表面上に、熱硬化したレジストからなる第一層間路峰層34を選択的に形成し、引き抜きその表面に関示しないけなどからなるメッキ下地用薄電酸を介して50などかなる減休コイル第35をマスクメッキ法等により形成する。

その途。翁導体コイル層35が形成された領域以 外の不要な創記メッキ下地指導電解部分をイオン ミリング等により絵法した後、該導体コイル層35 上に熟煙化したレジストからなる第二層的途域層 36を関係のように選択的に形成し、美にその第二 開始軽層56上及び第一部83の有指出整部に、 11, Ce等の非鍵性単一金属層、字だはそれらを二 層に組合わせた非磁性複合金属層からなる第二级 程形成用メッキ下性膜を提出るギャップ長と等しい 限厚のTi酸、または、AE服と BI-PE服物の二超視 適の金属膜などからなる第二如係形成用メッキ下 地膜を離れたギャップ部37をスペッタリング法等 により始着形成する。

次に第1回回に采ぎように前記ギャップ層37上 水に第1回回に采ぎようパーマロイ(第1-Fe) 等からなる 第三組稿38年度成した後、該第二組権38年形成された領域以外の不要な前記ギャップ層37部分をイ オンミリング等により除去し、該第二組権38及び 第二層間絶籍層35上に まとzo, からなる保護第39 在被客級よする。

しかる後、これらの構成体を提来と関模に関中 の一点鎮線Aで示す郵位で切断・研修仕上げを行

い、かつ更に前起基級31を図示しないスライダ形 状に研制及び研整仕上げ加工を行うことにより第 1 図ぬに示すように精度の良いギャップ長を備え た所領の御額磁気ヘッドを得ることができる。

なお、本実施所によって得られた確認値気へッ ドでは、第一価格33と第二磁格38の接合部に縮記 非磁性血流からなるギャップ海37部分か介在され ているが、この介在層により影響する浩路組気へ ッドの記録再生点率の低下はせいぜい数分程度以 下であるため、特に機容となることはない。

またこのような影響を取除く際には、第二磁板 33を形成するに先立って、銅記ギャップ層37の頭 二母職性含節に対応する部分を選択的にエッチン が除去しておくことにより第一磁極33後解除分に 第二硫版33名を衝接接合することができる。

### (発明の効果)

以上の説明から明らかなように、本発明に係る 薄膜紅気へっドの製造方法によれば、製造工程中 での各様成膜前処理によるギャップ署の襲撃の滅 少が解消され、また成類工数の減少より製造工程 が知識される等の優れた利点を有し、精度の乱い ギャップ 要を備え、かつ係コスト化された深酸値 なヘッドを容易に得ることができるなど、実用上 の効果は顕素である。

従って、この種の複雑数質へっドの製造方法に 適用して極めて有利である。

#### 4. 護面の簡単な提明

第1 図 ( ) 〜 ( ) は本発明に係る薄膜磁気 へッドの 整造方法の一実施候を王程順に示す要 郵数振図。

第2 類似〜伽は従来の譲鞍磁気へっての製造方 技の一例を工程域に示す要部断指因で である。

### 第1箇個~何において、

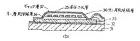
31は基板、32はメッキ下途用導電膜、33 は第一道機、34は第一層開絡線層、35は 環体コイル機、36は第二階膜絶縁機。37

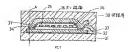
# 刊期相63-293712(4)

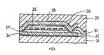
はギャップ層、39は第二磁機、39は保護 層をそれぞれ来す。

代理人 非理士 井 桁 食 一位

2) 7-76 4 22 1-7-17-7-4 4 18







本等等。思述注注,[#性/より本作的面包 第二十四

